ラゲールガウスビームの発生と光ピンセットへの応用

量子·物質工学専攻 清水研究室 梶井徳朗

平成19年3月3日

1 背景と目的

1970 年 A.ashkin らはレーザー光を対物レンズで高 分子微粒子に対し集光照射することで、微粒子を捕捉・ 加速することに成功した。

光が物質の境界面で反射・屈折するときに働く放射圧 の作用によるもので、捕捉したサブミクロンオーダー の微粒子を操作することができる。物理的なピンセッ トと違い光ピンセットは捕捉した物質に対して非破壊・ 非接触で微粒子の操作ができ、集光したレーザー光を 用いることで微小領域でのミクロンオーダーの粒子移 動が可能である。

光ピンセットの光源として Gauss mode ビームを用い た場合光が粒子に及ぼす力は、ビーム中心に最大強度 を持つので粒子を光軸方向に押す力が大きくなってし まう。しかし中心から離れた位置で最大強度を持つラ ゲールガウスモードビームであれば粒子を押し込む力 が弱くなり、さらに弱い強度のビームでも対象物を捕 獲可能となるので光ピンセットの光源としては後者の ビームが好ましい。

本研究ではエルミートガウスモードのビームをレンズ を組み合わせた光学部品を使い、変換させることでラ ゲールガウスモードビームを生成している。

生成したラゲールガウスビームで捕らえられた粒子は 光から角運動量を受け取り回転運動が生じる。粒子の 回転運動の軌道上の強度分布が一様でないとき、強度 分布の差による力が粒子に働く。粒子の回転運動の観 測から光の持つ角運動量の測定を行うに際して強度分 布の差による力は測定の妨げになる。

そこで強度分布が一様となるラゲールガウスモード ビームの発生を目的とした。

2 ラゲールガウスモードについて

2.1 エルミートガウスモードと ラゲールガウスモード

波動光学において光の電場ベクトルの1成分をとり だし、空間座標 x, y, zの関数 E(x, y, z) と書くと E(x, y, z) はヘルムホルツ方程式 (1) 式に従う。

 $\nabla^2 E + k^2 E = 0$ (ヘルムホルツ方程式) (1)

z 方向を光の伝播方向して 直交座標系 x,y,z で方程式
(1) 式を解くと
エルミートガウスモード

$$E_{N-k,k}^{HG}(x, y, z) = C_{nm}^{HG} \frac{1}{\omega} H_n\left(\frac{x\sqrt{2}}{\omega}\right) H_m\left(\frac{y\sqrt{2}}{\omega}\right) exp\left[-\frac{ik(x^2+y^2)}{2R_c}\right]$$
$$exp\left[-\frac{x^2+y^2}{\omega^2}\right] exp\left[-i(n+m+1)\psi\right] \quad (2)$$

が得られる。

*H_n(ξ)*はエルミート多項式、*C^{HG}_{nm}*は規格化定数である。 円筒座標系 (*r,φ,z*) で (1) 式を解くと ラゲールガウスモード

$$E_{N-k,k}^{LG}(r,\phi,z) = (-1)^{min(n,m)} C_{nm}^{LG} \left(\frac{\sqrt{2}r}{\omega}\right)^{|n-m|} L_{min(n,m)}^{|n-m|} \left(\frac{2r^2}{\omega^2}\right)$$
$$exp\left[-\frac{ikr^2}{2R_c}\right] exp\left[-\frac{r^2}{\omega^2}\right] exp\left[-i(n-m)\phi\right] exp\left[-(n+m+1)\psi\right] \quad (3)$$

が得られる。

 $L_{p}^{l}(\xi)$ はラゲール陪多項式、 C_{nm}^{LG} は規格化定数である。

ただし R_c 、 ω 、 ψ は任意のzにおける曲率半径・ビー ム径・Gouy phase である

2.2 モード分解とモード変換

ラゲールガウスモードをエルミートガウスモードを 使うと

$$E_{N-k,k}^{LG}(r,\phi,z) = \sum_{k=0}^{N} i^k b(n,m,k) E_{N-k,k}^{HG}(x,y,z)$$
(4)

と展開係数 b(n,m,k) を使って表すことが出来る。 またまた対角方向のエルミートガウスモードは同次数 のエルミートガウスモードの重ね合わせとして(14)式 のように表すことができる。

$$E_{N-k,k}^{HG}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \frac{x-y}{\sqrt{2}}\right) = \sum_{k=0}^{N} b(n, m, k) E_{N-k,k}^{HG}(x, y, z)$$
(5)

ラゲールガウスモードの展開式は対角方向のエルミー トガウスモードの展開式の隣接項に位相差 ½ を与えた 形であることが分かる。例として、二次のラゲールガ ウスモードの展開式とエルミートガウスモードの展開 式を (6),(7) 式に表す。

$$E_{2,0}^{LG} = \frac{1}{2}E_{2,0}^{HG} - \frac{i}{\sqrt{2}}E_{1,1}^{HG} - \frac{1}{2}E_{2,0}^{HG}$$
(6)

$$E_{2,0}^{HG}(\texttt{\AA} \texttt{h}) = \frac{1}{2} E_{2,0}^{HG} - \frac{1}{\sqrt{2}} E_{1,1}^{HG} + \frac{1}{2} E_{2,0}^{HG}$$
(7)

ラゲールガウスモードに変換するため限られた領域間 で非点収差の領域をつくり,対角方向のエルミートガ ウスの展開式の隣接項に 2の位相差を与える必要があ る。そのために二枚のシリンドリカルレンズ (モード コンバータ)を用いて位相差を与える。ビームがシリ ンドリカルレンズ間を伝播する様子を図1に示す。



図1:モードコンバータ内を伝播するビーム

ラゲールガウスモードに変換すためにシリンドリカル レンズ間の距離 **d** とシリンドリカルレンズの焦点距離 **f** に

$$2d = \sqrt{2}f \tag{8}$$

の関係が生じる。

2.3 角運動量

光子の運動量密度 **p** は **Poynting vector** の時間平均 (**s**) で以下のように表せる。

$$\vec{p} = \frac{\langle \vec{S} \rangle}{c^2} = \epsilon(\vec{E} \times \vec{B}) \tag{9}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \langle \vec{E} \times \vec{H} \rangle = \frac{1}{\mu_0} \langle \vec{E} \times \vec{B} \rangle \tag{10}$$

光の角運動量密度は位置ベクトルと運動量密度の外積 で表せる。

$$\vec{j} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (11)$$
$$\vec{p} = i\omega \frac{\epsilon_0}{2} (u^* \nabla u - u \nabla u^*) + \omega k \epsilon_0 |u|^2 \vec{z} + \omega \sigma \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial |u|^2}{\partial r} \vec{\Phi} \quad (12)$$

運動量密度における u は (5) で示したラゲールガウス モードの波動関数である。角運動量は z 成分にのみ寄 与するので (34) の z 成分を考えればよく

$$j_z = r p_\phi \tag{13}$$

ここでラゲールガウスモードの波動関数を $r,z \ge \phi$ の 関数に分けて (l = n - m)

$$u = u_{nm}^{HG} = u(r, z)exp(-il\phi)$$
(14)

運動量密度の式に代入し、角運動量密度のz成分を計 算し時間平均を取ると

$$j_{z} = \epsilon \left(\omega lr |u|^{2} - \frac{1}{2} \omega \sigma r \frac{\partial |u|^{2}}{\partial r} \right)$$
(15)

このようになり、これをビーム断面で積分すると角運 動量は以下のように書ける。

$$I_z = (j + \sigma)\hbar \tag{16}$$

ー光子あたりの角運動量はスピン角運動量 of と軌道 角運動量 f に和に相当する。(o は偏光を指し、直 線偏光のときは0・右(左)回りの円偏光のときは+(-)1 となる。1はトポロジカルチャージと呼ばれ、ラゲー ルガウスモードの次数に対応する。

2.4 エルミートガウスモードの光と共振器

高次にわたるエルミートガウスモードビームを生成 に Fabry-Perot 共振器を使う。Fabry-Perot 共振器内に おいて光軸上での位相は Gouy Phase と z 軸方向への 伝播から (17) 式で表される

$$\theta = kz - (n + m + 1) \arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)$$
 (17)

共振器を往復する光は位相が π の整数倍遅れるので共振器のミラーの位置を ±z₁ としたときの位相差は

$$\begin{bmatrix} k(z_l) - (n+m+1) \arctan\left(\frac{z_l}{z_R}\right) \end{bmatrix}$$
$$-\begin{bmatrix} k(-z_l) - (n+m+1) \arctan\left(-\frac{z_l}{z_R}\right) \end{bmatrix}$$
$$= kL - (n+m+1) \left[\arctan\left(\frac{z_l}{z_R}\right) \right]$$
$$= kI - (n+m+1) \left[\arctan\left(\frac{z_l}{z_R}\right) - \exp\left(\frac{z_l}{z_R}\right) - \exp\left(\frac{z_l}{z_R}\right) \right]$$

$$= kL - (n + m + 1) \arctan\left(\frac{-}{z_R}\right) = q\pi(q \ (z \And g))$$
(18)

と書くことが出来る。qの値を固定して隣り合った次数の差でエルミートガウスモードの間隔を考えると

$$(k - k')L - 2\arctan\left(\frac{z_l}{z_R}\right) = 0$$
(19)

ここで $k - k' = 2\pi \frac{\Delta L}{c}$ と書くと横モード間隔は

$$\Delta v = \frac{c}{\pi L} \arctan\left(\frac{z_l}{z_R}\right) \tag{20}$$

で書き表せる。(20)式では横モード間隔は Rayleigh Range と共振器長に依存していることを表している。 選択した横モードが他の横モード移るのを抑えるため に共振器の横モード間隔はほぼ一定となっいることが 望ましい。今回使用している共振器の周波数特性を図 2 に示す。



図 2: 共振器の横モード間隔

3 モードマッチング

モードマッチングとは、ある位置 z1 にあるビーム ウェストを焦点距離 f のレンズを用いて位置 z2 に移動 することである。レーザー、共振器,モードコンバータ を使う場合、それぞれのビームウエストの大きさを求 め、モードマッチングを行う必要がある。モードマッチ ングが不十分な場合、パワーのロスやモードコンバー タから歪んだ形状のラゲールガウスモードビームが生 じる。波長 λ のガウスビームの伝播を考えたとき、あ る距離 z でのビーム半径と曲率半径を使って

$$\frac{1}{I(z)} = \frac{1}{R_c(z)} - i\frac{\lambda}{\pi\omega^2(z)}$$
(21)

で表されるパラメータ q(z)を導入する。位置 z₁ と z₂ の q(z)を q₁(z₁)と q₂(z₂)とすると光線行列の要素 ABCD を使い、

$$q_2(z_2) = \frac{A \cdot q_1(z_1) + B}{C \cdot q_1(z_1) + D}$$
(22)

の形で表すことができる。共振器においてミラーの曲 率半径がミラー位置でのビームの等位相面の曲率半径 に一致すると考えると

$$R_c = z_l + \frac{\pi^2 w_r^4}{\lambda^2 z_l} \tag{23}$$

が成り立つ。使用している共振器ではミラーの曲率半 径 $R_c = 250mm$ 、 $z_l = L/2 = 52mm$ 、波長 $\lambda = 610nm$ で あるから共振器内のビームウェスト $w_r = 140\mu m$ が得ら れる。図3の光線行列 a1 から a7 を通る経路ではモー マッチングの結果、焦点距離 $f_1 = 300mm$ のレンズを 用いるとレーザーからレンズまでの距離 104.94cm、レ ンズから共振器中央までの距離 28.86cmが得られる。



図 3: レーザーから共振器中央までの経路

次にラゲールガウスモードビームを発生のためにレ ンズを用いたモードマッチングでモードコンバータの 中心にビームウェストをあわせる。

モードマッチングを行うためにモードコンバータ内で のビームウェストを求める必要がある。図1でのy方 向におけるモードコンバータ内のビームウェストω、は

$$\omega_y = \frac{d}{p} \frac{\lambda}{\pi}$$
(24)

ただし、 $p = -1 + \sqrt{2}$ はである。

図3の光線行列 b1 から b7 を通る経路ではモーマッチ ングの結果、焦点距離 f₂ = 150mm のレンズを用いる と共振器中央からレンズまでの距離 30.46cm、から共 振器中央までの距離 22.21cm が得られる。



図 4: 共振器中央からまでモードコンバータまでの経路

4 光ピンセットについて

4.1 光によって働く力

光が2つの屈折率の異なる媒質を伝播するとき、媒 質の境界において屈折・反射が起こる。このとき光の 進む向きがが変化するので、光の持つ運動量も変化す る。運動量の変化分が境界において力の反作用として 働く。光が反射する際、境界面に及ぼす力の向きを図 5に示す。



図 5: 反射光と境界面に働く力

4.2 球体に働く力(光によって誘電体に働く力)

光が球形の誘電体粒子に照射されると粒子内の位置 rでは光の電場 E(r) によって

$$P(r) = \alpha(r)E(r)$$
(25)

で表すことができる分極 P(r) が誘起される。 (α(r) は分極率) 分極 P(r) が電場 E(r) から受ける力 F(r) は

$$F(r) = (P(r) \cdot \nabla)E(r) \quad (26)$$

$$= (\alpha(r)E(r) \cdot \nabla)E(r) = \frac{\alpha(r)}{2}\nabla(E^{2}(r)) = \frac{\alpha(r)}{cn}\nabla I$$

という形になって光の強度勾配に比例した力が働く。 ガウスモードの場合、強度分布はビームの中心に極大 値があるので粒子にはビーム中心へと引き寄せる力が 生じる。



図 6: 光によって誘電体粒子に働く力

4.3 粘性媒質中での力、トルク

粘性のある周辺媒質中を運動するときに受ける粘性 抵抗力によるトルクとビームから受ける軌道角運動量 によるトルクが釣り合った時、角運動量が一定となり 回転が定常状態になる。



図 7: 粒子に働くトルク

ラゲールガウスビームにおいて、粒子が動く軌道上 での強度分布が一様でないと粒子に勾配力が働く。



図8: 強度分布が一様でないビーム

粒子に働く力に光が持つ角運動量以外の力が加わる為, 粒子の運動から角運動量を測定するには不向きである。 強度分布が一様であり、勾配力が生じないラゲールガ ウスモードビームの発生が必要となる。



図 9: 強度分布が一様なビーム

5 実験

5.1 使用している光源について

本研究の光源として YAG レーザーの SHG(波長 =532nm) の光を励起光とするリング型色素レーザー CR899 を使用している。(使用色素ローダミン 6G) リングレーザー CR899 内の thin etalon,thick etalon、 Brewster plate を取り外した状態で発振させている。 thin etalon,thick etalon をリングレーザー CR899 に取 り付け、モードを選択している。Brewster plate を取り 付け、周波数を掃引し lock をかけて周波数の安定化を 行っている。

5.2 光学系について

実験で用いる使用するレーザーに戻り光が入ること を防ぐため AOM を使い、一次の回折光を実験で使用 している。共振器前の2枚の鏡の調整を行い、共振器か らエルミートガウスモードの光を取り出し、Piezo 素子 の電圧を変えていき次数の高いエルミートガウスモー ドビームを取り出している。エルミートガウスモード、 ラゲールガウスモードの光をスクリーン上に同時に投 影し強度分布の測定を行っている。



図 10: 強度分布測定の光学系

5.3 ラゲールガウスモードの次数とサイズの 関係

本実験ではラゲールガウスモードビームの画像と強度分布から発生したラゲールガウスモードビームの評価を行った。1次から5次までのエルミートガウスモードとラゲールガウスモードを発生させ、ビームの強度分布を同時に1つに収めた画像と両モードの光の強度分布を調べた。1つのモードについて10画像の強度分布を測定した。5次のラゲールガウスモードとエルミートガウスモードのスクリーン上での画像を図11に示す。5次のラゲールガウスモードビームの形状が円



図 11:5 次のラゲールガウスモードとエルミートガウ スモード

環状にならなかったのでエルミートガウスモードの強 度分布を調整し円環状に近づけた。

調整後の5次のラゲールガウスモードとエルミートガ ウスモードのスクリーン上での画像を図12に示す.



図 12: 調整後の五次のラゲールガウスモードとエル ミートガウスモード

共振器に取り付けたピエゾ素子の電圧を変えていき、 10次までのラゲールガウスモードビームを発生させた。 図 12 の赤線部 1 から 4 で示すようにラゲールガウス モードビームの画像に対して 4 方向の強度分布を測定 しビームの半径を求めた。

図 13 に 4 方向に対する 1 次から 10 次までの次数と 半径の値と fitting を行った次数と半径の関係を示す。 次数が高くなるにつれ 4 方向の値と曲線に差が広がる



図 13: 次数と半径

ので強度分布の一様なビーム発生を目指しつつ形状に 関してもより円環状に近づける必要がある。

参考文献

- M.W.Beejersbergen, L.Allen, H.E.L.O.van der Veen and J.P.Woerdman, Optics Comm.96,123 (1993)
- [2] I.V.Basistiny, M.S.Soskin and M.V.Vasnestov, Optics Comm.119,604(1995)
- [3] A.Askin, Phys. Rev. Lett. 24, 156(1970)
- [4] P.W.Smith, A.Ashkin and W.J.Tomlison,Optics Lett.Vol6(1981)P284-P286
- [5] R.Gussgard, T.Lindom and I.Brevik, J.Opt.Soc.Am.B 9,1922(1992)
- [6] R.Gussgard, T.Lindom and I.Brevik, J.Opt.Soc.Am.B 9,1922(1992)